

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



242987

โครงการประเมินที่ทางด้านความต้องการของผู้อ่าน  
ในท้องถิ่นประเทศไทย

บุณฑิษา ภูมิธรรม

วิทยาลัยนานาชาติ  
สถาบันวิจัยศรีนครินทร์

บัณฑิษฐ์ภานุชัย  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



242987

โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของเชรามิกผสม  
ซิงก์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์

ชุติมา แสงเงิน



วิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวัสดุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมษายน 2554

โครงการสร้างและสมบูติทางกายภาพของเซรามิกผสม  
ชิงก์ออกไซด์-ไทเทเนียมไดออกไซด์

ชุติมา แสนเงิน

วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นาย พงษ์ พากเพียร ปล. ประธานกรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล

.....  
รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

..... กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

..... กรรมการ

ดร. อรุณรัณ คำมั่น

28 เมษายน 2554

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกอร์ตัน  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณายืกความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์  
จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตะกูล และดร. อรุวรรณ คำมั่น  
ที่กรุณารับเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่อง  
ต่างๆ ในวิทยานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กโทรเชรามิก ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะ  
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและสถานที่ในการวิจัย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการอุดหนุนศึกษาศาสตร์ อิเล็กตรอน ภาควิชาธารণีวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้คำปรึกษาและความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่อง SEM  
และ XRD

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเสมอมา ขอบคุณทุกคน  
ในครอบครัว น้องสาว และเพื่อนๆ ที่เคยช่วยเหลือเป็นกำลังใจ และให้คำปรึกษาโดยตลอด  
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ในห้องปฏิบัติการทุกคนที่ช่วยเหลือในการวิจัยและให้คำปรึกษาเสมอมา

ท้ายที่สุดนี้ หากมีสิ่งใดบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอภัยเป็นอย่างสูง และ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์นี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้วยเช่นกัน

ชุดima แสนเงิน

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของเซรามิกผสม  
ซิงก์ออกไซด์- ไทเทเนียม ไดออกไซด์

ผู้เขียน

นางสาวชุตima แสนเงิน

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกลรัตน์

บทคัดย่อ

242987

ในงานวิจัยนี้ ได้เตรียมเซรามิกผสมซิงก์ออกไซด์- ไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยวิธีผสม  
ออกไซด์แบบดึงเดินด้วยส่วนผสม ไทเทเนียม ไดออกไซด์ 0-15 wt%. สารผสมถูกนำมาปั้นขึ้นรูป  
และเผาต่อร์ที่อุณหภูมิ 1300 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วย  
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กtronแบบส่องกล้า (SEM) และคงไฟสองที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ ไทเทเนียม  
ไดออกไซด์สูงขึ้น ค่าการหดตัวเชิงเส้นของชิ้นงานที่เตรียมได้อยู่ระหว่าง 15-19% ส่วนความ  
หนาแน่นที่ได้จะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก  $5.178-5.589 \text{ g/cm}^3$  เมื่อปริมาณ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ลดลง ผล  
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD และให้เห็นว่าเฟสรองที่กระจายตัวอยู่นั้นคือ  $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$  และ  
ไม่พบเฟสของ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ จากการวัดค่าทางไฟฟ้าพบว่า ชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้กาวเงิน  
เป็นข้อไฟฟ้าจะแสดงลักษณะการนำไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้น และมีความต่างศักย์เริ่มน้ำกระแสอยู่  
ระหว่าง 3-5 โวลต์ ในชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ฟิล์มบางแพลตทินัมเป็นข้อไฟฟ้ามีลักษณะการนำไฟฟ้า  
เป็นแบบโอล์ฟมิก โดยค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดจะพบในชิ้นงานที่มีปริมาณ ไทเทเนียม ได  
ออกไซด์ 5 wt%. และใช้ฟิล์มบางแพลตทินัมเป็นข้อไฟฟ้า จากการวัดค่า ไดอิเล็กทริกพวว่า ค่าคงที่  
ไดอิเล็กทริกจะลดลงเมื่อปริมาณของ ไทเทเนียม ไดออกไซด์เพิ่มขึ้น และที่ความถี่สูง ชิ้นงานที่ไม่  
ผสม ไทเทเนียม ไดออกไซด์จะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำที่สุดคือประมาณ 3000 ส่วนค่าการสูญเสีย

242987

ทางไคอิเล็กทริกนั้น ทุกชิ้นงานจะมีค่าการสูญเสียทางไคอิเล็กทริกลดลงเมื่อความถี่สูงขึ้นด้วย  
เช่นกัน ซึ่งค่าที่ต่ำที่สุดจะมีค่าประมาณ 0.078

**Thesis Title** Structures and Physical Properties of Zinc Oxide -  
Titanium Dioxide Composite Ceramics

**Author** Miss Chutima Saen-ngern

**Degree** Master of Science (Material Science)

**Thesis Advisor** Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat

#### **ABSTRACT**

**242987**

In this research, zinc oxide-titanium dioxide composite ceramics were prepared using a traditional mixed oxide method with various content of titanium dioxide from 0 to 15 wt%. The mixtures were pressed into the disc shape specimens and sintered at 1300°C for 2 hrs. Result from microstructure investigation under the scanning electron microscope (SEM) showed an increase of the dispersed second phase with increasing of the  $\text{TiO}_2$  content. The linear shrinkage about 15-19% was obtained in the prepared specimens. Density was found to increase from 5.178 to 5.589 g/cm<sup>3</sup> as the  $\text{TiO}_2$  content decreased. The results from X-ray diffraction (XRD) analysis indicated that the dispersed phase was  $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$  and no pure phase of  $\text{TiO}_2$  was observed. From electrical measurement, the silver paste electrode specimens showed non-linear conduction with the turn on voltage of about 3-5 volts. In the thin platinum film electrode specimens, the conduction was Ohmic. The lowest resistivity was observed in the thin platinum film specimens with  $\text{TiO}_2$  of 5%. From the dielectric measurement, the dielectric constant was found to decrease as the  $\text{TiO}_2$  content increased. The lowest dielectric constant was found in the pure ZnO specimen with dielectric constant of about 3000 at high frequency. The loss tangent was also found to decrease as the frequency increased with the lowest value of about 0.078 at high frequency for almost all specimens.

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๕
สารบัญ	๖
สารบัญตาราง	๗
สารบัญภาพ	๘
บทที่ 1 บทนำ	๑
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๓
2.1 กระบวนการที่อุณหภูมิสูง	๓
2.2 กระบวนการซินเตอร์ในสภาพของแข็ง (solid state sintering)	๓
2.3 การหดตัว (shrinkage)	๕
2.4 ความหนาแน่น ( density )	๖
2.4.1 ความหนาแน่นจริง ( true density )	๖
2.4.2 การหาความหนาแน่นโดยการชั่งน้ำหนัก	๖
2.5 การนำไฟฟ้า (electrical conduction)	๗
2.5.1 การนำพาประจุ (charge transportation)	๗
2.5.2 การนำไฟฟ้าโดยอิเล็กตรอนและไอออน	๑๐
2.5.2.1 การนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic conduction)	๑๑
2.5.2.1.1 การนำของแบบพลังงาน (band conduction)	๑๑
2.5.2.1.2 ผลของสารเจือ (the effect of dopants)	๑๔

2.5.3 การนำแบบไอออนิก ( ionic conduction )	16
2.5.4 กำแพงพลังงานแบบชอตค์กี ( Schottky barriers )	17
2.5.4.1 ผิวสัมผัสเรียงกระแส (rectifying contact)	18
2.5.4.2 ผิวสัมผัสโอห์มิก (Ohmic contacts)	21
2.6 สภาพด้านทาน (resistivity)	23
2.7 แบบพลังงานในของแข็ง (band theory of solids)	25
2.8 สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)	26
2.8.1 ประเภทของสารกึ่งตัวนำ	26
2.8.2 สมบัติของสารกึ่งตัวนำ	27
2.8.3 สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (intrinsic semiconductor)	28
2.8.4 สารกึ่งตัวนำแบบไม่บริสุทธิ์ (extrinsic semiconductor)	30
2.8.4.1 สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type semiconductor)	30
2.8.4.2 สารกึ่งตัวนำชนิดพี (p-type semiconductor)	31
2.9 ซิงก์ออกไซด์ (zinc oxide, ZnO)	32
2.10 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide, TiO <sub>2</sub> )	34
2.11 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	36
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	38
3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	38
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง	38
3.3 วิธีการทดลอง	41
3.3.1 เตรียมสารตัวอย่าง	41
3.3.2 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่างเช่นน้ำที่เตรียมได้	42
3.3.2.1 การหาค่าการหดตัวหลังเผา (shrinkage)	42
3.3.2.2 การหาค่าความหนาแน่น (density)	43
3.3.3 การเตรียมขี้ไวไฟฟ้าของตัวอย่าง	44

3.3.3.1 การเตรียมข้าวไฟฟ้าด้วยพิล์มบางแพลตทินัม	44
3.3.3.2 การเตรียมข้าวไฟฟ้าด้วยการเจน	45
3.4 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคการเลือยabenของรังสีเอกซ์ (XRD)	45
3.5 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกที่เตรียมได้	47
3.5.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒	47
3.6 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ต่อกันร่วมชิ้นงาน	48
3.7 การตรวจสอบสมบัติโดยอิเล็กทริกของชิ้นงานตัวอย่าง	50
<b>บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง</b>	<b>52</b>
4.1 การวิเคราะห์เซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ด้วยเทคนิค XRD	52
4.2 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ	54
4.3 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 (SEM) และการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค EDS	56
4.4 การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	60
4.4.1 ค่าสภาพด้านทานไฟฟ้า	60
4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า ( $I_s$ ) และความต่างศักย์ไฟฟ้า ( $V_s$ ) ที่ต่อกันร่วมเม็ดเซรามิกตัวอย่าง	62
4.5 การตรวจสอบสมบัติทางไอดิอิเล็กทริก	65
<b>บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง</b>	<b>68</b>
เอกสารอ้างอิง	70
ภาคผนวก	76
ประวัติผู้เขียน	84

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงสภาพการนำของวัสดุประเภทต่างๆ	11
2.2 แสดงชาตุที่มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำและสารประกอบกึ่งตัวนำ	27
4.1 แสดงผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ระหว่างค่าความหนาแน่น และค่าการหดตัวเชิงเส้น	55
4.2 แสดงค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียม <sup>“</sup> โดยออกไซด์ที่ทำขึ้นไฟฟ้าแต่ละชนิด	61

## สารบัญภาพ

รูป	หน้า
2.1 แสดงขั้นตอนของการซินเตอร์	4
2.2 การทดสอบเชรามิก	5
2.3 การให้ผลของประจุในแท่งปริซึม	8
2.4 สภาพการนำไฟฟ้าของวัสดุต่างๆ	9
2.5 การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า	10
2.6 แสดงระดับพลังงานของอะตอม	12
2.7 แผนผังโครงสร้างແນบพลังงานของอิเล็กตรอนสำหรับผลึกของโลหะและสารกึ่งตัวนำ	12
2.8 ผลึกของซิลิกอนที่เจือด้วย $P^{5+}$ ทำให้เกิดความบกพร่องชนิด $P^*_{Si}$	14
2.9 อิทธิพลของสารเจือชนิดเอ็นและชนิดพีที่มีต่อโครงสร้างແນบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ	15
2.10 รอยต่อระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ( $\phi_m > \phi_s$ ) ในสภาวะก่อนและหลังการเชื่อมต่อ กัน	19
2.11 ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับความต่างศักย์สำหรับรอยต่อเรียงกระแส (rectifying contact) ที่เป็นโลหะ-สารกึ่งตัวนำ	19
2.12 สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นที่อยู่ตรงกางระหว่างชั้นไฟฟ้าโลหะสองอัน	20
2.13 ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ในกำแพงพลังงานแบบชอตต์基ที่หันหลังชนกัน (back-to-back Schottky barrier)	21
2.14 ผิวสัมผัสโลหะ-สารกึ่งตัวนำแบบไอห์มมิก (ก) $\Phi_m < \Phi_s$ ในกรณีของสารเอ็น, (ข) แผนภูมิพลังงานของหัวต่อที่สภาวะสมดุล, (ค) $\Phi_m > \Phi_s$ ในกรณีของสารพี และ (ง) หัวต่อที่สภาวะสมดุล	22

2.15	ความด้านทานไฟฟ้าของวัสดุ	24
2.16	โครงสร้างແນບພลังงานของอิเล็กตรอนในวัสดุของแข็ง	25
2.17	แสดงແນບພลังงานของอนุวน สารกึ่งตัวนำ และตัวนำ	26
2.18	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความด้านทานจำเพาะของโลหะและสารกึ่งโลหะ	28
2.19	แสดงແນບພลังงานของซิลิกอนบริสุทธิ์	28
2.20	แสดงແນບພลังงานของเยอรมานีเย็นบริสุทธิ์	29
2.21	แสดงการหลุดออกไปของอิเล็กตรอนในผลึกซิลิกอนบริสุทธิ์	29
2.22	การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและไอลในผลึกซิลิกอนบริสุทธิ์เมื่อมีความต่างศักย์	29
2.23	การจับกันของพันธะระหว่างซิลิกอนกับแอนทิโนนีและແນບພลังงานชนิด n-type	31
2.24	การจับกันของพันธะระหว่างซิลิกอนกับบอรอนและແນບພลังงานชนิด p-type	31
2.25	โครงสร้างของชิงก็อกไซด์	32
2.26	ค่าความนำไฟฟ้าของชิงก็อกไซด์	33
2.27	โครงสร้างผลึก石榴石 ( $TiO_2$ )	34
3.1	เตาเผ่นให้ความร้อน พร้อมระบบหมุนผสมสารแบบแม่เหล็ก	39
3.2	แม่พิมพ์โลหะสำหรับอัดขึ้นรูป	39
3.3	เครื่องอัดระบบไฮโดรลิก	39
3.4	เตาเผาไฟฟ้า	40
3.5	แสดงการจัดเรียงเม็ดในถ้วยอะลูมินา ก่อนนำไปเผาเซ็นเตอร์	41
3.6	แผนภูมิการเผาเซ็นเตอร์ของสารตัวอย่าง	42
3.7	ชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการขัดด้วยกระดาษทรายและอะลูมินาแล้ว	44
3.8	เครื่องสปั๊ตเตอร์ริง แบบ ดีซี แมกนีตرون (dc magnetron sputtering)	45
3.9	เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟเฟรคโต米เตอร์ (X-ray diffractometer)	46
3.10	ชิ้นงานที่เตรียมแล้วเพื่อนำไปตรวจสอบด้วย SEM	47
3.11	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒球 (SEM) JEOL รุ่น JSM 5910LV	47
3.12	วงจรที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของค่า $V_s$ และ $I_s$	49
3.13	แผนภาพງจรการต่อແນບນຸກຮມ	49

3.14	วงจรที่ใช้ในการทดลองวัดหาค่าความจุทางไฟฟ้า และค่าการสูญเสียทางไออิเล็กทริก เทียบกับความถี่	51
4.1	รูปแบบการเดี่ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมด้วยไทด์เนียม ได้ออกไซด์ 0% เทียบกับ JCPDS หมายเลข 89-0510	52
4.2	รูปแบบการเดี่ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมด้วยไทด์เนียม ได้ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ เทียบกับ JCPDS หมายเลข 82-1438	53
4.3	ลักษณะของเม็ดเซรามิกที่เตรียมได้	54
4.4	แสดงค่าความหนาแน่นของของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ	56
4.5	โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในไอน้ำ BEI ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ โดยที่ (ก) 0 wt.%, (ข) 1 wt.%, (ค) 3 wt.% และ (ง) 5 wt.% (จ) 10 wt.% และ (ฉ) 15 wt.%	57 58
4.6	การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS และบริเวณที่ทำการวัดสเปกตรัมของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ 0 wt.%	58
4.7	การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS และบริเวณที่ทำการวัดสเปกตรัมของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์	59
4.8	การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS ในบริเวณที่เป็นเฟสสีเข้ม	59
4.9	การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS ในบริเวณที่เป็นเฟสสีอ่อน	59
4.10	ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยมีแพลทินั่ม เป็นขี้ไฟฟ้า	62
4.11	ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยการเจ็นเป็นขี้ไฟฟ้า	63
4.12	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทด์เนียม ได้ออกไซด์ ในปริมาณต่างๆ	66

- 4.13 ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทดีฟายน์  
ไคลอไรด์ในปริมาณต่างๆ 66